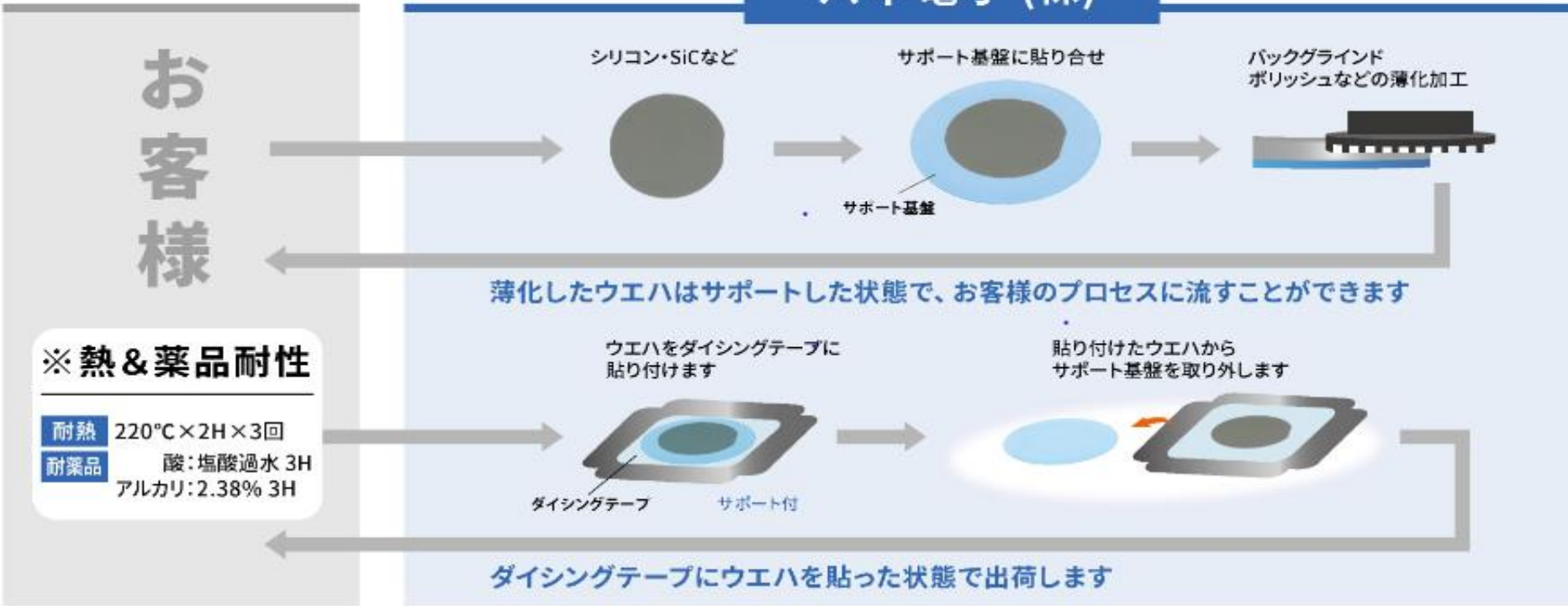


六甲電子株式会社 超薄化のための ウエハサポートサービス

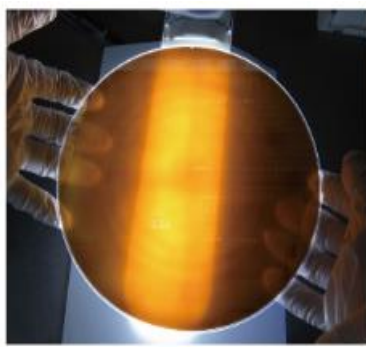
■ 超薄化 ウエハサポートサービスの流れ

六甲電子(株)



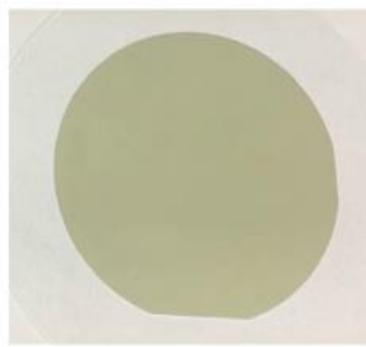
※ 熱&薬品耐性

耐熱 220°C×2H×3回
耐薬品 酸:塩酸過水 3H
アルカリ:2.38% 3H



■ Silicon 8inch 4.5μm 狙い
Back grind & Polish 仕上げ

Silicon 8inch 4.5μm 狙い	TV5 (単位: μm)					Range
	A	B	C	D	E	
	4.15	4.6	4.37	2.21	3.93	2.39



■ SiC 4inch 20μm 狙い
Back grind 仕上げ

SiC 4inch 20μm 狙い	TV5 (単位: μm)					Range
	A	B	C	D	E	
	22.88	22.4	22.03	22.75	22.31	0.37